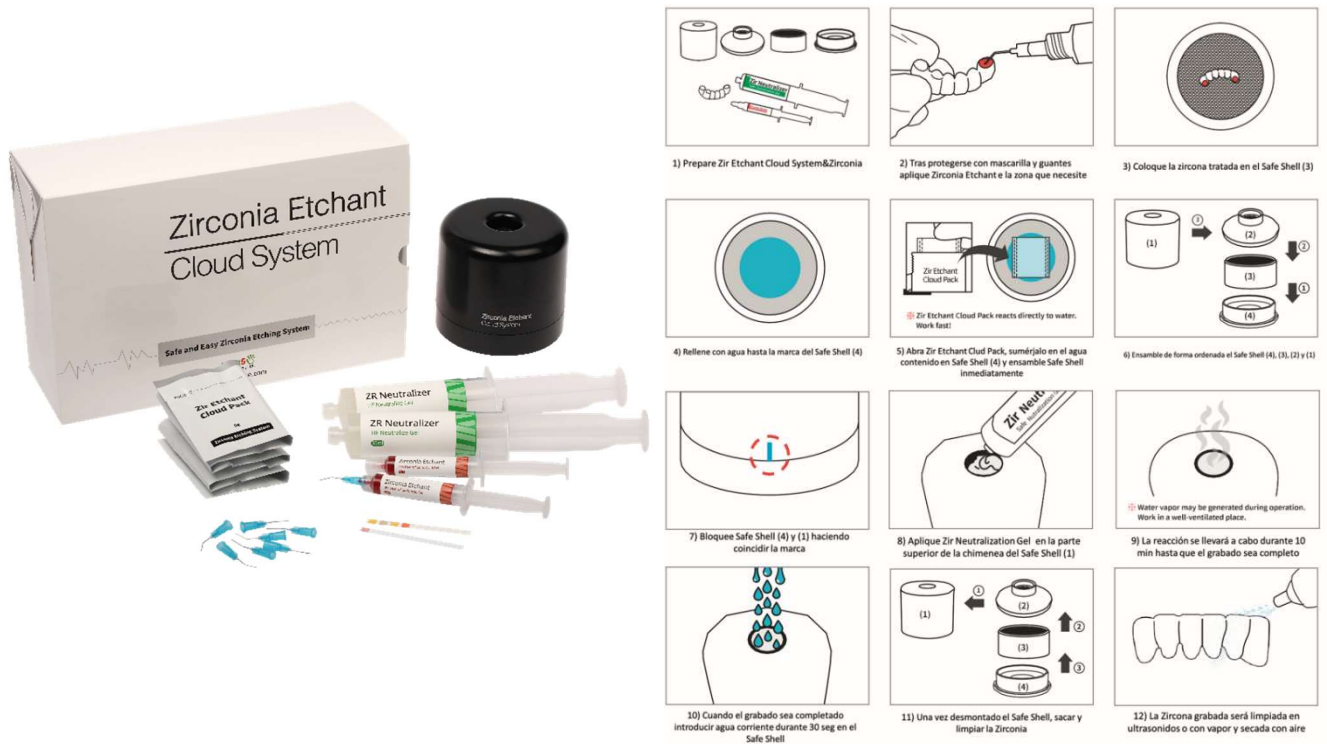


Cementación adhesiva con Zirconia Etchant Cloud System

Utilizar **Zirconia Etchant Cloud System** según instrucciones de uso para realizar el grabado ácido a la estructura de ZrO_2 .



Arenar superficie de la interfase preparando el área de cementación con Oxido de Aluminio (Al_2O_3) 100 / 150 my (2.0 a 3.5 Bar de presión)
Limpiar con aire comprimido.



Limpiar superficie arenada con alcohol y secar con aire comprimido libre de aceite y humedad.

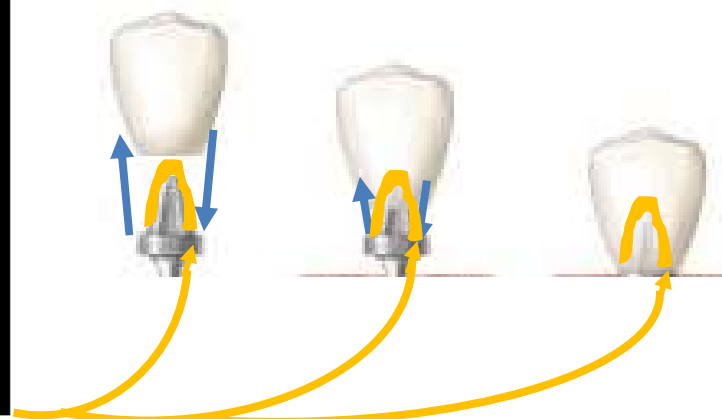


Cementación adhesiva con Zirconia Etchant Cloud System

Aplicar primer adecuado a la interfase y a la estructura de ZrO₂ antes de aplicar el cemento.



Una vez aplicados los primers adecuados a la interfase y a la estructura de ZrO₂ utilizar el cemento dual que contenga **MDP** y realizar una pre-foto-polimerización aplicando presión de las dos piezas a cementar (interfase y estructura de ZrO₂).



Cementación adhesiva con Zirconia Etchant Cloud System

Por último, realizar la Foto-polimerización final en una lampara adecuada y eliminar sobrantes del contorno cuidadosamente.

